# 第六章 非平衡载流子 第一节 非平衡载流子注入和准费米能级

光照

一、非平衡载流子的注入与复合

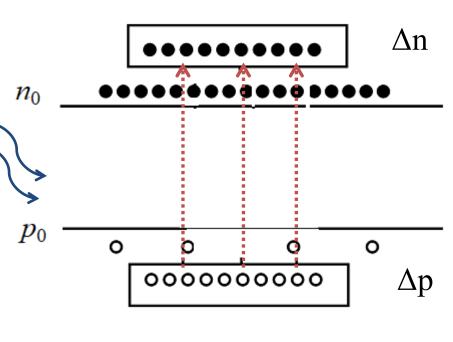
1、注入

热平衡: 受温度影响载流 子从价带跃迁到导带

$$n_0$$
,  $p_0$ 

$$n_0 p_0 = N_V N_C \exp(-\frac{E_g}{K_B T}) = n_i^2$$

非平衡:由于外能,更多载流子从价带到导电



$$n=n_0+\Delta n$$

n型:非平衡多子,p型:非平衡少子

$$p=p_0+\Delta p$$

n型:非平衡少子,p型:非平衡多子

$$\Delta n = \Delta p$$

小注入: 注入的非平衡载流子浓度 比平衡时的多数载流子浓度小得多

- 说明: 1、虽然小注入非平衡载流子比平衡时多子少, 但往往比少子多
  - 2、非平衡少数载流子对性能影响起重要作用
  - 3、非平衡少子常被称为非平衡载流子

如:

光注入 → 载流子 → 导电能 → 电导率增大 → 次度增加 → 力提高 → (光电导)

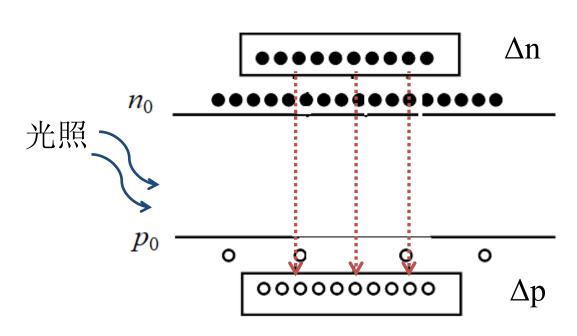
电、光、热注入

P-N结正偏

光探测器

热探测器

外场撤出后?



非平衡载流子仍存在,比热平衡时多, 热运动中相遇而复合的机会大,超过产生速度, 净复合,直至热平衡。

- 二、非平衡载流子的寿命
- 1、定义

寿命:非平衡载流子的平均生存时间  $\tau$ 

非平衡少子起主导作用, 非平衡载流子的寿命常称为少数载流子的寿命

1/7 单位时间内非平衡载流子的复合几率

 $\Delta p/\tau$  单位时间单位体积内净复合消失的电子-空穴对-复合率

### 2、衰减规律

n型半导体,光照突然停止,中将随时间而变化

单位时间内 非平衡载流 子的减少

$$-\frac{\mathrm{d}\Delta p(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\Delta p(t)}{\tau}$$

单位时间复合 的电子空穴对

小注入时,τ是一个恒 量,与 Δp(t) 无关

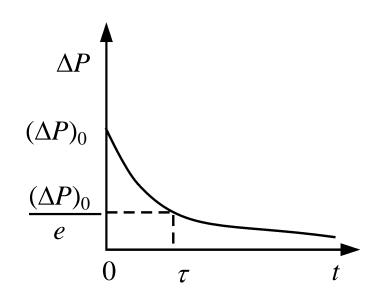
$$\Delta p(t) = (\Delta p)_0 e^{-t/\tau}$$
  $t=0$ 时浓度

结论: 非平衡载流子浓度随时间按指数衰减的规律

## 3、意义

$$\Delta p(t+\tau) = \Delta p(t)/e$$

$$t = \tau$$



$$\Delta p(\tau) = (\Delta p)_0/e$$

寿命标志着非平衡载流子浓度减小到原值的 <sup>1/e</sup> 所经历的时间

寿命越短,衰减越快, 非平衡寿命是标志半导体材料的主要性能之一。

### 三、准费米能级

### 1、概念

热平衡下,半导体只有一个费米能级。

非简并情况下

$$n_0 = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F}{K_B T})$$

$$p_0 = N_v \exp(-\frac{E_F - E_v}{K_B T})$$

$$n_0 p_0 = n_1^2$$

统一的费米能级是热平衡状态的标志

## 非平衡时,费米能级不再是统一的

 平衡时
 带内跃迁 — 多、快
 导带、价带处于平衡

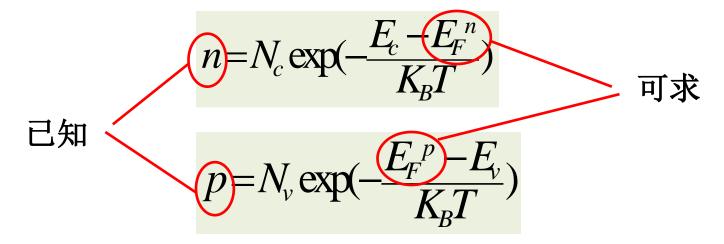
 带间跃迁 — 少、慢
 统一的费米能级

 带内跃迁 — 多、快
 导带、价带各自处于平衡

 衡时
 带间跃迁 — 多

费米能级、统计分别函数针对平衡而言的, 各自的费米能级,局部费米能级

#### 2、位置确定



#### 3、特点

$$n = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F^n}{K_B T}) = n_0 \exp(\frac{E_F^n - E_F}{K_B T}) = n_i \exp(\frac{E_F^n - E_i}{K_B T})$$

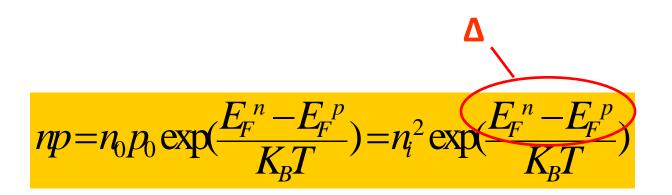
$$p = N_{v} \exp(-\frac{E_{F}^{p} - E_{v}}{K_{B}T}) = p_{0} \exp(\frac{E_{F} - E_{F}^{p}}{K_{B}T}) = n_{i} \exp(\frac{E_{i} - E_{F}^{p}}{K_{B}T})$$

$$E_F^n - E_F = K_B T \ln \frac{n}{n_0}$$

$$E_F - E_F^p = K_B T \ln \frac{p}{p_0}$$

- 1、非平衡载流子浓度越大,准费米能级越偏离EF
- 2、多子准费米能级靠近,少子准费米能级离E<sub>E</sub>较远
- 3、准费米能级偏离大小反映了偏离热平衡态的程度

(大: 显著; 小: 接近; 重合-平衡态)



Δ大小直接反映出np与n<sub>i</sub>²相差程度 反映半导体偏离热平衡态的程度

大: 不平衡大

小:不平衡小

重合: 平衡

### 第二节 非平衡载流子的复合

热平衡时,载流子产生一复合过程:

非平衡时,载流子产生一复合过程:

复合机理:直接复合一导带和价带间直接跃迁

间接复合一通过禁带的能级复合

## 一、直接复合

1、非平衡载流子的复合率

G-产生率(与外场有关)

R-复合率(与浓度有关)。

 $R=\gamma mp$ 

U-净复合率

热平衡时:  $G = R_0 = \gamma n_0 p_0 = \gamma n_0^2$ 

有外场: G>R, 存在净产生 撤去外场, 存在净复合:

$$u = R - G = R - G_0 = \gamma (np - n_i^2)$$

$$u = R - G = R - G_0 = \gamma (np - n_i^2)$$

将 
$$n=n_0+\Delta n$$
  $p=p_0+\Delta p$  代入上式

$$u=\gamma(n_0+p_0+\Delta p)\Delta p$$

## 2、非平衡载流子的寿命

$$u = \frac{\Delta p}{\tau}$$

$$\tau = \frac{\Delta p}{u} = \frac{1}{\gamma(n_0 + p_0 + \Delta p)}$$

1)、小注入

$$\Delta p \ll n_0 + p_0$$

$$\tau = \frac{1}{\gamma(n_0 + p_0)}$$

n型半导体: <sup>τ≈ 1</sup>/η₀

p型半导体:  $\tau \approx \frac{1}{\gamma p_0}$ 

在小注入,

a.温度、掺杂一定,寿命是一个常数。

b.寿命与多数载流子浓度成反比。

## 2)、大注入

$$\Delta p \gg n_0 + p_0$$

$$\tau \approx \frac{1}{\gamma \Delta p}$$

寿命随非平衡载流子浓度而改变

## 二、间接复合

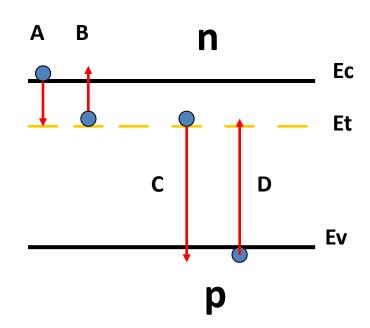
1、电子的俘获与产生(Et)

A: 俘获电子

B: 发射电子

C: 俘获空穴

D: 发射空穴



Nt: 复合中心浓度

n<sub>\*</sub>:复合中心能级上电子

Nt-n<sub>t</sub>:复合中心能级上未被电子占据的浓度

1) 电子俘获率 
$$r_n n(N_t - n_t)$$

2) 电子产生率  $S_n$  与温度有关

热平衡下,电子产生率=电子俘获率

$$S_{-}n_{t0} = r_{n}n_{0}(N_{t} - n_{0})$$
 $S_{-}n_{t0} = r_{n}n_{0}(N_{t} - n_{0})$ 
 $S_{-}n_{t0} = r_{n}n_{0}(N_{t} - n_{0})$ 
电子俘获和发射两个对立过程的内在联系

$$n_1 = N_c \exp(-\frac{E_c - E_l}{K_B T})$$
 费米能级与复合中心能级 重合时导带的平衡电子浓度

$$n_0 = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F}{K_B T})$$

净俘获率:  $u_n = r_n [n(N_t - n_t) - n_t]$ 

2、空穴的俘获与产生(Et)

$$p_{\rm l} = N_{\rm v} \exp(-\frac{E_{\rm t} - E_{\rm v}}{K_{\rm B}T})$$

$$r_p p_1(N_t - n_t)$$

净俘获率:  $u_p = r_p [pn_t - p_t(N_t - n_t)]$ 

### 3、非平衡载流子的复合率

稳定情况,复合中心上电子浓度不变,电子的净俘获率等于空穴的净俘获率,也是非平衡载流子的复合率:

$$u=u_n=u_p$$

$$r_n[n(N_t-n_t)-n_tn_t]=r_p[pn_t-p_1(N_t-n_t)]$$

$$n_{t} = N_{t} \frac{(m_{n} + p_{1}r_{p})}{r_{n}(n+n_{1}) + r_{p}(p+p_{1})}$$

$$u = \frac{N_{t}r_{n}r_{p}}{r_{n}(n+n_{1})+r_{p}(p+p_{1})} (np_{1}^{2} n_{i}^{2})$$

$$n_1 p_1 = N_c N_v \exp(-\frac{E_g}{K_B T}) = n_i^2$$

热平衡U=0 适用于U>0 产生非平衡载流子U<0

$$u = \frac{N_t r_n r_p (n_0 + p_0 + \Delta p) \Delta p}{r_n (n_0 + n_1 + \Delta n) + r_p (p_0 + p_1 + \Delta p)}$$

4、非平衡载流子的寿命

$$\tau = \frac{\Delta p}{u} = \frac{r_n(n_0 + n_1 + \Delta p) + r_p(p_0 + p_1 + \Delta p)}{N_t r_n r_p(n_0 + p_0 + \Delta p)}$$

(1)小注入 Δp小,r<sub>n</sub>≈r<sub>p</sub>

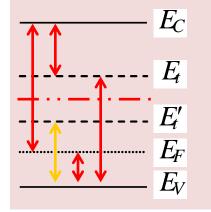
$$\tau = \frac{r_n(n_0 + n_0) + r_p(p_0 + p_0)}{N_t r_n r_p(n_0 + p_0)}$$

$$n_0: n_1: p_0: p_1 = f_0$$

$$\exp(-\frac{E_c - E_p}{K_B T}): \exp(-\frac{E_c - E_p}{K_B T}): \exp(-\frac{E_r - E_p}{K_B T}): \exp(-\frac{E_r - E_p}{K_B T})$$

## Et接近Ec

强p型区



p型高阻区

n<sub>1</sub>最大 p<sub>0</sub>》n<sub>0</sub>

$$\tau = \tau_n \approx \frac{1}{N_t r_n}$$

$$\tau = \frac{1}{N_t r_p} \frac{n_l}{p_0} = \tau_p \frac{n_l}{p_0}$$

Et接近价带

Et接近导带

强p型区

p<sub>0</sub>》n<sub>0</sub> p<sub>0</sub>最大

强n型区

n<sub>0</sub>》p<sub>0</sub> n<sub>0</sub>最大

p型高阻区

p<sub>0</sub> » n<sub>0</sub> n<sub>1</sub>最大

n型高阻区

n<sub>0</sub>》p<sub>0</sub> P<sub>1</sub>最大 空

 $\tau = \frac{1}{N_t r_p} \cdot \frac{n_l}{n_0} = \tau_p \cdot \frac{n_l}{n_0} \quad \tau = \tau_n \frac{P_1}{n_0}$ 

说明: a.\*\*区是相对的,与复合中心能级位置有关

b.强\*\*区寿命决定于复合中心对少子的俘获系数

c.高阻区寿命与多数载流子浓度成反比

### (2) 大注入寿命

$$\tau = \frac{\Delta p}{u} = \frac{r_n(n_0 + n_1 + \Delta p) + r_p(p_0 + p_1 + \Delta p)}{N_t r_n r_p(n_0 + p_0 + \Delta p)}$$

$$\tau = \frac{1}{N_t r_p} + \frac{1}{N_t r_n} = \tau_p + \tau_n$$

### 5、有效复合中心

$$u = \frac{np - n_i^2}{\tau_p(n+n_1) + \tau_n(p+p_1)}$$

$$u = \frac{N_t r(np - n_i^2)}{n + p + 2n_i \cosh(\frac{E_t - E_i}{K_B T})]}$$

分析: a.Et≈Ei, U取极大,

位于禁带中央附近的深能级是最有效的复合中心。

b.远离禁带中心的浅能级不能起有效复合中心的作用。

## 第四节 非平衡载流子的扩散和漂移运动 爱因斯坦关系式

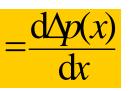
一、非平衡载流子的扩散运动

粒子浓度的不均匀引起的

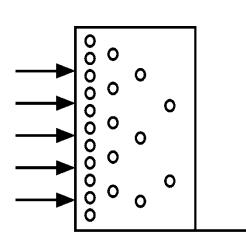
总的趋势:浓度高向低,最后趋于均匀

1、扩散定律

浓度梯度



扩散流密度Sp: 单位时间通过垂直于x轴的单位面积的粒子数



## 实验发现,扩散流密度与非平衡载流子浓度梯度成正比

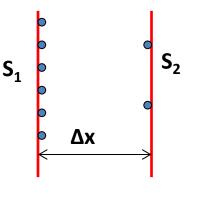
$$S_p = -D_p \frac{\mathrm{d}\Delta p(x)}{\mathrm{d}x}$$

### 2、稳定扩散方程

总的空穴浓度不随时间改变而形成稳定的分布

单位时间在单位体积内积累的空穴数等于单位体积内由于复合而消失的空穴数

$$-\frac{\mathrm{d}S_p(x)}{\mathrm{d}x} = D_p \frac{\mathrm{d}^2 \Delta p(x)}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\Delta p(x)}{\tau}$$



稳定扩散方程

### 电子:

$$S_n = -D_n \frac{\mathrm{d}\Delta n(x)}{\mathrm{d}x}$$

$$D_n \frac{\mathrm{d}^2 \Delta n(x)}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\Delta n(x)}{\tau_n}$$

#### 扩散电流:

$$(J_p)ry = -qD_p \frac{\mathrm{d}\Delta p(x)}{\mathrm{d}x}$$

$$(J_n)_{\bullet} = qD_n \frac{\mathrm{d}\Delta n(x)}{\mathrm{d}x}$$

- 二、非平衡载流子漂移运动和爱因斯坦关系式
- 1、非平衡载流子的漂移电流

在外加电场作用下,载流子作漂移运动,产生漂移电流

$$(J_n)_{\text{m}} = q(n_0 + \Delta n)\mu_n |E| = qn\mu_n |E|$$

$$(J_p)_{\text{m}} = q(p_0 + \Delta p)\mu_p |E| = qp\mu_p |E|$$

非平衡载流子浓度不均匀,同时又有外加电场

$$J_P = (J_P)_{\text{m}} + (J_p)_{\text{o}} = qp\mu_p |E| - qD_p \frac{d\Delta p}{dx}$$

$$J_n = (J_n)_{\text{m}} + (J_n)_{\text{m}} = qn\mu_p |E| + qD_n \frac{d\Delta n}{dx}$$

迁移率是反映载流子在电场作用下运动难易程度的物理量,而扩散系数反映存在浓度梯度时载流子运动的难易程度。

## 2、爱因斯坦关系式

热平衡状态非均匀的n型半导体,其中施主杂质浓度随x的增加而下降。

一方面浓度不均有扩散运动,产生电流; 另一方面由于扩散电荷分布不均形成内场,漂移运动 平衡条件下,不存在宏观电流, 电子总电流和空穴总电流分布为零

$$J_n = (J_n)_{\mathbb{R}} + (J_n)_{\bullet} = 0$$

$$J_p = (J_p)_{\text{m}} + (J_p)_{\bullet} = 0$$

$$n_0(x)\mu_n | \mathbf{E}| = -D_n \frac{\mathrm{d}n_0(x)}{\mathrm{d}x}$$

$$|E| = -\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x}$$

$$n_0(x) = N_c \exp\left[-\frac{E_c - qV(x) - E_F}{K_B T}\right]$$

$$=\frac{K_BT}{dx} = n_0(x)\frac{q}{K_BT}\frac{dV(x)}{dx}$$

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{K_B T}{Q}$$

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{K_B T}{q}$$

爱因斯坦关系式

非简并情况下载流子迁移率和扩散系数之间的关系